## HONEYCOMB-LIKE POROUS MATERIAL AND ITS PRODUCTION

Publication number: JP8311231 (A)

Publication date: 1996-11-26

Inventor(s): KOIWAI AKIHIKO: HIYOUDOU YUKIAKI: HIOKI TATSUMI +

Applicant(s): TOYOTA CENTRAL RES & DEV +

Classification:

- international B32B27/30: B32B3/12: C08J9/14: B32B27/30: B32B3/12: C08J9/00: (IPC1-

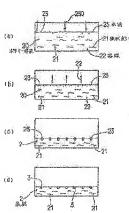
7); B32B27/30; B32B3/12; C08J9/14; C08L101/00

- European:

Application number: JP19950143938 19950517 Priority number(s): JP19950143938 19950517

### Abstract of JP 8311231 (A)

PURPOSE: To provide an Inexpensive easily producible honeycomb-like porous material and to provide a process for its production. CONSTITUTION: A linear polymer 21 is dissolved in a solvent 22, the prepared solution 20 is cooled to condense vapors such as water vapor 230 in an atmosphere and to thereby incorporate part of the liquid drops such as water drops 23 Into the solution 20 from its surface. The solvent 22 is then evaporated, and the liquid drops are removed. Thus, a honeycomb-like material in which many pores 3 are formed on the surface of a base material 2 can be obtained. As the linear polymer, a linear polystyrene or the like is used. It is desirable that dichloromethane is used as the solvent. The above polymer solution may be replaced by a solution formed by feeding a solvent to the surface of a base material made of a linear polymer.



Data supplied from the espacenet database - Worldwide

(43)公開日 平成8年(1996)11月26日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別配号 庁内整理番号	F I 技術表示箇所
C08J 9/14	A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF	C08J 9/14
B32B 3/12	in Annual di	B 3 2 B 3/12 A
27/30		27/30 B
# C 0 8 L 101:00	10 C 10 St 1 . 1 F. 3	3.44
100 100 100	198	the second secon
	·	審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 7 頁)
(21)出顯番号	特顧平7-143938	(71)出職人 000003809
	4 1	株式会社豐田中央研究所
(22)出願日 平成7年(1995)5月17日		愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
a data sel	che le Vige 17 Ag al	地の1
	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(72)発明者 小岩井 明彦

(73

地の1 株式会社豊田中央研究所内 (72)発明者 兵政 志明 愛知県慶知郡長人手町大字長湫字横遠41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番

(72)発明者 日置 辰視 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内

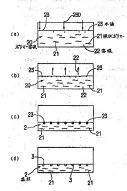
(74)代理人 弁理士 高橋 祥泰

### (54) 【発明の名称】 ハニカム状多孔質体及びその製造方法

# (57) 【要約】

【目的】 安価で製造容易なハニカム状多孔質体及びその製造方法を提供すること。

「構成」 線状ポリマー 2 1 を綺能 2 2 に結解して、ポリマー溶液 2 0 を高型して、雰囲気中の水蒸気 2 3 等の蒸煮を排除させることによりその水満 2 3 等の液液の一部をポリマー溶液 2 0 の表面から内部に入り込ませる。次に、路線 2 2 を素発させ、その後、被演を除去する。これにより、多数の細孔 3 を基材 2 の表面が下形のしたハニカム歩多孔質 化を得る。ポリマー溶液は、最後の蒸発に件多化熱によって冷却することができる。線状ポリマーとしては、線状ポリスチレン等を用いる。溶線をしては、ジクロロメタンを用いることが好ましい。また、上記パリマー溶液の代わりに、線状ポリマーからなる 基材の表面に溶解を供給してもよい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 線状ポリマーを溶媒に溶解してポリマー 滋液を調製し、次に、該ポリマー溶液を冷却して、雰囲 気中の蒸気を結構させることによりその液滴の一部を上 記ポリマー溶液の表面から内部に入り込ませ、次に、上 記溶媒を蒸発させ、その後、上記結構した液滴を除去す ることを特徴とするハニカム状多孔質体の製造方法。

【請求項2】 線状ポリマーからなる基材の表面に上記 線状ポリマーを溶解させる溶媒を供給して上記線状ポリ マーを溶解させ、次に、該線状ポリマーの溶液部を冷却 10 して、雰囲気中の蒸気を結構させることによりその液滴 の一部を上記線状ポリマーの溶液部の表面から内部に入 り込ませ、次に、上記溶媒を蒸発させ、その後、上記結 露した液滴を除去することを特徴とするハニカム状多孔 僧体の製造方法。

【請求項3】 請求項1又は2において、上記線状ポリ マーは、線状ポリスチレンであることを特徴とするハニ カム状多孔質体の製造方法。

【請求項4】 線状ポリマーからなる基材と、該基材の 表面に形成した多数の細孔とからなり、該細孔は、ハニ 20 カム状に規則配列しており、その直径は $0.2 \sim 10 \mu$ mであることを特徴とするハニカム状多孔質体。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、多数の細孔を有するハ ニカム状多孔質体及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来技術】ハニカム状多孔質体は、例えば、医薬品、 生体関連物質用カプセル、規則構造を有する材料の合成 用鋳型、光学材料への応用が期待されている。上記ハニ 30 カム状多孔質体を製造する方法としては、例えば、G. Widawski: Nature, vol. 369,

p. 387, 1994に開示された方法がある。 【0003】この方法は、星型ポリマーを含む溶液を、 溶媒としての二硫化炭素と共に、水蒸気存在下で乾燥さ せることによって、図8に示すごとく、直径0.2~1 0 μmの細孔81が基板85の表面に規則的に配列した ハニカム状多孔質体82を得るというものである。

【0004】上記ハニカム状多孔質体の製造に当たって は、室温においてポリマー溶液がゲル化することが必要 40 であると考えられている。そのため、上記星型ポリマー としては、例えば、図9に示すごとく、複数のポリスチ レン71がその中央部710において互いに結合してな る星型ポリスチレン72 (図9 (a))、複数のポリス チレン73が球状のポリパラフェニレン74を介して共 重合してなるブロック共重合体 75 (図9(b)) が用 いられる。

[0005]

【解決しようとする課題】しかしながら、上記星型ポリ

という欠点がある。そのため、星型ポリマーを用いる と、ハニカム状多孔質体の製造コストが高くなってしま

【0006】そこで、高価な星型ポリマーの代わりに、 安価な線状ポリマーを用いることが考えられる。しか L. 線状ポリマーは、上記のG. Widawski氏に よる方法では、ハニカム状多孔質体は得られない(同雄 誌、p. 387, line 35)。その理由は、一般的 に線状ポリマー溶液のゲル化温度が低く、室温ではゲル 化しないためであると考えられる。

【0007】また、線状ポリマーの一種である線状ポリ スチレンを含む溶液は、良溶媒としての二硫化炭素又は ジクロロメタンを用いても室温ではゲル化しないといわ れている (H. Tan: Macromolecule s. Vol. 16, p. 28, 1983).

【0008】従って、従来、線状ポリマーからなるハニ カム状多孔質体を得ることは、困難であると考えられて いた。そこで、発明者らは、安価に且つ容易にハニカム 状多孔質体を製造するべく、鋭利検討を行った。その結 果、上記線状ポリマーを用いてハニカム状多孔質体を製 造する方法を発明した。

【0009】本発明はかかる従来の問題点に鑑み、安価 で製造容易なハニカム状多孔質体及びその製造方法を提 供しようとするものである。

[0010]

【腰類の解決手段】本繭に係る第1発明は、線状ポリマ ーを溶媒に溶解してポリマー溶液を調製し、次に、該ポ リマー溶液を冷却して、雰囲気中の蒸気を結構させるこ とによりその液滴の一部を上記ポリマー溶液の表面から 内部に入り込ませ、次に、上記溶媒を蒸発させ、その 後、上記結蹊した液滴を除去することを特徴とするハニ

カム状多孔質体の製造方法にある。 【0011】本発明において最も注目すべきことは、線 状ポリマーを用いること、該線状ポリマーを含むポリマ 一溶液を冷却してその内部に結飾した液滴の一部を入り 込ませること、及び該液滴を、溶媒蒸発後に除去するこ

とである。

【0012】上記線状ポリマーは、主鎖が直鎖状に連な っていれば、側鎖の有無及びその長さは特に限定されな い (図2参照)。

【0013】上記線状ポリマーの重量平均分子量(M w)は、1000~1000000であることが好まし い。1000未満の場合には、ハニカム多孔質体の強度 が充分に得られないおそれがある。一方、100000 0を越える場合には、ボリマーが溶媒に充分溶解しない おそれがある。

【0014】また、上記線状ポリマーの分散度 (Mw/ Mn)は、特に限定されない。尚、上記線状ポリマーの 分散度 (Mw/Mn) は、重量平均分子量 (Mw) を数 マーの製造に当たっては、合成工程が多く、複雑である 50 平均分子量 (Mn) により除することにより求められ

【0015】 上記線状ポリマーは、 密媒に溶解するもの であれば、特に限定されない。上記線状ポリマーとして は、例えば、線状ポリスチレン、ポリメチルメタクリレ ート、ポリカーボネートがある。この中、特に線状ポリ スチレンを用いることが好ましい。その理由は、ポリス チレンに対する溶媒は種類が多く溶解度が高いからであ る。上記線状ポリスチレンとは、例えば、ポリスチレン の主鎖が直鎖状に連なっているものである。

3

よりも低いことが好ましい。その理由は、結蹊した波滴 が、溶媒の蒸発と共に蒸発してしまい、細孔を形成する ことができないおそれがあるからである。

【0017】また、溶媒の沸点は、常温と同程度又はそ れよりも高いことが好ましい。その理由は、常温よりも 低いと、常温でのポリマー溶液調製の困難性があるから である。更に、溶媒の沸点は、常温と同程度又は僅かに 高いものが好ましい。これにより、常温で溶媒を急速に 蒸発させることができる。また、溶媒の急速な蒸発に伴 う気化熱によりポリマー溶液を冷却することができる。 【0018】以上のことから、溶媒の沸点は、20~1 00℃であることが好ましい。20℃未満の場合には、 常温でのポリマー溶液調製の困難性がある。一方、10 0℃を越える場合には、溶媒の蒸発のためポリマー溶液 を高温に晒す必要がある。そのため、雰囲気中の蒸気を 結構させることが困難となる。なお、特に好ましくは下 限が3.0℃、上限が50℃である。

【0019】また、溶媒の比重は、液滴の比重よりも大 きいことが好ましい。例えば、液滴として水蒸気を結蹊 させる場合には溶媒の比重は、1よりも大きいことが好 30 ましい。その理由は、溶媒の比重が水よりも低い場合に は水溶がポリマー溶液の表面に浮上せず、表面に細孔が 形成されないおそれがあるからである。

【0020】上記の特性を有する溶媒としては、例え ば、ジクロロメタン、二硫化炭素がある。この中、特 に、ジクロロメタンを用いることが好ましい。その理由 は、ジクロロメタンは沸点が低いからである。上記液滴 は、該線状ポリマーを溶解せず、また、該溶媒と相溶し ないものであれば、特に限定されない。液滴の沸点、比 重と、該溶媒のそれとの関係は、前述した通りである。 上記の特性を有する液滴としては、例えば水滴がある。 【0021】冷却前におけるポリマー溶液中の線状ポリ マーの濃度は、0.01~0.1g/ccであることが 好ましい。0.01g/cc未満の場合には、溶媒の蒸 発に長時間を要するおそれがある。一方、0.1g/c cを越える場合には、すべての線状ポリマーを溶媒に溶 解させることが困難となるおそれがある。

【0022】次に、上記ボリマー溶液を冷却する。その 冷却温度は、液滴の沸点よりも低く、上記ポリマー溶液

例えば、 ②上記ポリマー溶液を、溶媒の蒸発に伴う気化 熱によって冷却する方法、②上記ポリマー溶液自体を、 冷蔵庫、冷水等の冷却手段により冷却する方法がある。 【0023】上記冷却は、蒸気の存在する雰囲気下にお いて行う。これにより、雰囲気中の蒸気が結露して、そ の液滴の一部が上記ポリマー溶液の表面から内部に入り 込む。また、雰囲気中の蒸気の相対分圧は、ポリマー溶 液、結構させる液滴、及び冷却の条件により異なるが、 20~100%であることが好ましい。20%未満の場 【0016】上記溶媒の沸点は、結構させる液滴の沸点 10 合には、ポリマー溶液の表面に、多孔質体を形成するた めに充分な量の被消が結構しないおそれがある。

【0024】上記溶媒の蒸発は、例えば、**①**溶媒の自然 **乾燥、②気流を吹きかけることによる強制乾燥、③積極** 的に加瀬して溶媒を蒸発させる方法により行うことがで きる。この溶媒の蒸発は、上記ポリマー溶液内の液滴 が、蒸発しない条件で行うことが好ましい。液滴が溶媒 に先んじて蒸発すると、ポリマー溶液に細孔が形成され ないおそれがあるからである。

【0025】上記ポリマー溶液内の液滴の除去は、例え ば、①温風を吹きかける、②真空動像させる方法により 行うことができる。また、上記波道の除去の際には、湿 度を該線状ポリマーの軟化点以上にしない点に留意する ことが好ましい。その理由は、ハニカム多孔質構造が破 壊されるおそれがあるからである。

【0026】次に、本願に係る第2発明は、線状ポリマ 一からなる基材の表面に上記線状ポリマーを溶解させる 溶媒を供給して上記線状ポリマーを溶解させ、次に、該 線状ポリマーの溶液部を冷却して、雰囲気中の蒸気を結 鬱させることによりその液滴の一部を上記線状ポリマー の溶液部の表面から内部に入り込ませ、次に、上配溶媒 を蒸発させ、その後、上記結構した被消を除去すること を特徴とするハニカム状多孔僧体の製造方法にある。 【0027】上記製造方法は、線状ポリマーからなる基 材表面に溶媒を供給している点が、ポリマー溶液を用い

【0028】本発明において、上記線状ポリマーからな る基材は、少なくともその表面が線状ポリマーより形成 されているものであれば、特に限定しない。例えば、上 記基材は、それ自体が線状ポリマーであるもの、その表 40 面部だけが線状ポリマーの膜でありその内部は金属又は

る第1発明と異なる。

セラミックスであるものがある。 【0029】上記基材の表面には、溶媒を供給する。そ の供給方法は、例えば、 ①基材を溶媒中に浸漬する方 法、②スプレーにより溶媒を噴霧する方法、③スポイト 等により溶媒を溜下する方法がある。上記線状ポリマ 一、上記溶媒、線状ポリマーの溶液部の冷却、溶媒の蒸 発、結解した液滴の除去は、上述した第1発明と同様で あることが好ましい。

【0030】次に、上記第1、第2発明により製造され の凝固湿度よりも高い湿度である。冷却方法としては、 50 るハニカム状多孔質体としては、例えば、線状ポリマー からなる基材と、該基材の表面に形成した多数の細孔と からなり、該細孔は、ハニカム状に規則配列しており、 その直径は0、2~10 umであることを特徴とするハ ニカム状多孔質体がある。

【0031】上記網孔の直径は、0.2~10µmであ る。かかる範囲を逸脱する直径の細孔は、上記の製造方 法によっては形成し難い。また、0.2μm未満の場合 には、細孔が細密に配列しない問題がある。10μmを 越える場合には、細孔の直径が不均一になる問題があ

【0032】上記ハニカム状多孔質体は、例えば、蛋白 質等の巨大分子の分子篩、無機做粒子用の饒型、規則構 造を有する材料の合成用の鋳型、医薬品、生体関連物質 用のカプセル、又は光学材料の用途がある。

[0033] 【作用及び効果】本顧に係る第1発明においては、ポリ マー溶液の冷却により、雰囲気中の蒸気が結構して、そ の液滴の一部がポリマー溶液の表面から内部に入り込

【0034】次に、溶媒を蒸発させる。蒸発初期には、 ポリマー溶液の線状ポリマー濃度が低くその粘度も低 い。この場合には、液滴は、ポリマー溶液の表面を移動 でき、球状に成長しながら細密に凝集する。更に、蒸発 が進行すると、線状ポリマーの濃度が高くなり、それに 伴って粘度も高くなる。

【0035】そして、蒸発後期において、ポリマー溶液 の粘度が、ある臨界点以上になるともはや液滴は成長も 移動もすることができなくなった状態の基材が得られ る。その後、上記基材より被滴を除去する。これによ り、上記基材における液滴の存在していた部分に、細孔 30 が形成されて、多孔質構造のハニカム状多孔質体が得ら れる.

【0036】従って、上記の製造方法によれば、従来ゲ ル化しにくい、あるいは、ゲル化しないと考えられてい た線状ポリマーを用いてハニカム状多孔質体を得ること ができる。また、線状ポリマーは製造容易で安価である ため、ハニカム状多孔質体の製造コストの低減化を図る ことができる。

【0037】本願に係る第2発明においては、線状ポリ 却、溶媒の蒸発、液滴の除去を行っている。そのため、 上記第1発明と間様に、安価に容易にハニカム状多孔質 体を製造することができる。また、本発明のハニカム状 多孔質体によれば、コストの低減化を図ることができ

【0038】本発明によれば、安価で製造容易なハニカ ム状多孔質体及びその製造方法を提供することができ

[0039]

用いて説明する。本例のハニカム状多孔質体1は、図1 に示すごとく、線状ポリマーからなる基材2と、該基材 2の表面に形成された多数の細孔3とからなる。

【0040】基材2は、平均厚み20µmのポリマー膜 である。線状ポリマーの形状は、図2に示すごとく、各 ポリマーの主鎖が直鎖状に連なっている。線状ポリマー は、線状ポリスチレンよりなる。この線状ポリスチレン の重量平均分子量 (Mw) は14000であり、その数 平均分子量 (Mn) が4800であって、その分散度 (Mw/Mn) は3.0である。

【0041】細孔3は、基材2の表面に、約2、2 um 周期にハニカム状に規則配列しており、その平均直径は 約1.5μmである。上記ハニカム状多孔質体であるボ リマー薄膜の表面の光学顕微鏡写真を、図3に示す。同 図において、六角形状の黒い部分が細孔3である。

【0042】次に、上記ハニカム状多孔質体の製造方法 について説明する。まず、上記線状ポリスチレンを、溶 蝶としてのジクロロメタン (比重1.32) の中に溶解 して、ポリマー溶液を調製する。線状ポリスチレンの濃 20 度は、0.05g/ccである。

【0043】次に、図4に示すごとく、デシケータ91 の中に裁置台92を設置し、その上に平皿93を固定す る。尚、デシケータ91の内部の大きさは、幅200m m×奥行き150mm×高さ170mmである。平皿9 3の中央部に基台94を固定し、その上にスライドガラ ス95を載置する。また、平皿93内には、その基台9 4の周囲に、デシケータ内を飽和水蒸気圧に保持するた めの蒸留水96を入れる。デシケータ91の上部には、 ゴム栓97をはめ込む。そして、デシケータ91内を密 閉して、その中の雰囲気を、温度21℃、温度100%

【0044】次に、上記ポリマー溶液を注射器に入れ て、注射器の針をゴム栓97に差し込み、上記のデシケ 一タ91内のスライドガラス95の上に、0、04m1 のポリマー溶液20を滴下し、これを放置する。これに より、図5に示すごとく、ハニカム状多孔質体が形成さ れる。

RHに保持する。

【0045】即ち、ポリマー溶液を放置すると、溶媒が 蒸発する。そして、その気化熱によりポリマー溶液が冷 マーからなる基材の表面に溶媒を供給した後、基材の冷 40 却される。すると、図5 (a) に示すごとく、デシケー タ91内における雰囲気中の水蒸気230が結露して、 ポリマー溶液20の表面から内部に水流23となってそ の一部が入り込む。

> 【0046】溶媒の蒸発初期には、ポリマー溶液20の 線状ポリマー21の滯度が低くその粘度が低い。この場 合には、図5(b)に示すごとく、水滴23は、ポリマ 一溶液20の表面を移動でき、球状に成長しながら細密 に凝集する。

【0047】更に、溶媒22の蒸発が進むと、ポリマー 【実施例】本発明に係る実施例について、図1~図5を 50 溶液20の線状ポリマー21の濃度が高くなり、その粘 度も高くなる。そして、溶媒の蒸発後期において、ポリ マー溶液20の粘度がある臨界点以上になると、図5 (c) に示すごとく,もはや水滴23は成長も移動もす ることができなくなった状態の基材2が得られる。

【0048】その後、上記基材2の内部に一部が入り込 んだ水滴23が蒸発する。これにより、上記基材2の水 稿の存在していた部分に、細孔3が形成される。そし て、図5(d)に示すごとく、基材2の表面に多数の細 孔3を有する。上記の多孔質構造のハニカム状多孔質体 が形成される。

【0049】従って、上記の製造方法によれば、従来ゲ ル化しにくい、あるいはゲル化しないと考えられていた 線状ポリマーを用いてハニカム状多孔質体を得ることが できる。また、線状ポリマーは製造容易で安価であるた め、ハニカム状多孔質体の製造コストの低減化を図るこ とができる。

### [0050] 掌節例2

本例のハニカム状多孔質体は、線状ポリマーの射出成形 基板からなる基材と、該基材の表面部に形成した多数の 細孔とよりなる。線状ポリマーは、線状ポリスチレンで 20 ある。この線状ポリスチレンは、その重量平均分子量 (Mw) は270000であり、その数平均分子量 (M n) は108000であって、分散度 (Mw/Mn) は 2. 5である。

【0051】細孔は、基材の表面部に、約5.2 µm周 期にハニカム状に規則配列しており、その平均直径は約 3. 3 u mである。上記ハニカム状多孔質体である射出 成形基板上に形成された微細なパターンを表す光学顕微 鐐写真を、図6に示す。また、シリカビーズ (平均直径 5 um) を載せた上記射出成形基板上に形成された微鋼 30 なパターンを表す光学顕微鏡写真を、図7に示す。図7 において、白くぼやけて見える球の部分がシリカビーズ である。同図より、シリカビーズが細孔の上に規則的に 配置していることがわかる。

【0052】次に、上記ハニカム状多孔質体の製造方法 について説明する。まず、上記射出成形板からなる基材 を準備する。次に、大気雰囲気 (温度22℃、温度60 %RH) において、上記基材の表面に、溶媒としてのジ クロロメタンをスポイトを用いて約0.1ml滴下す る。続いて、大気中において、ドラフトにより、基材表\*40

\*面を3分間乾燥させる。これにより、上記ハニカム状多 利.質体が得られる。

【0053】本例においては、線状ポリマーからなる基 材の表面に溶媒を供給して、ポリマー溶液部を形成さ せ、それを乾燥させている。この乾燥の際には、実施例 1と同様に溶媒の蒸発による溶液部の冷却、大気中の水 蒸気による水滴の生成、溶液部の粘度増加、及び水滴の 蒸発といった現象が起こる。そのため、上記実施例1と 同様に、多数の細孔を有するハニカム状多孔質体を得る

10 ことができる。また、安価な線状ポリマーからなる基材 を用いているため、製造コストの低減化を図ることがで きる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1のハニカム状多孔質体の斜視図。

【図2】実施例1の、線状ポリマーの説明図。

【図3】実施例1の、光学顕微鏡により撮影された、ハ

ニカム状多孔質体である薄膜の図面代用写真。 【図4】実施例1のハニカム状多孔質体の製造方法を示

【図5】 実施例1のハニカム状多孔質体の製造方法を示 す、 基材の表面部の説明図。

【図6】実施例2の、光学顕微鏡により撮影された、ハ ニカム状多孔質体である射出成形基板上に形成された微 細なパターンを示す図面代用写真。

【図7】実施例2の、光学顕微鏡により撮影された、シ リカビーズを載置した、射出成形基板上に形成されたハ ニカム状多孔質体の微細なパターンを示す図面代用写

【図8】従来例の、ハニカム状多孔質体の細孔を示す説

【図9】従来例の、星型ポリマーの説明図。

【符号の説明】 1. . . ハニカム状多孔質体。

2. . . 基材.

20. . . ポリマー溶液、

21. . . 線状ポリマー、

22. . 溶煤.

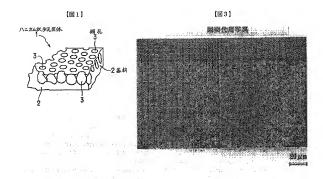
23...水滴,

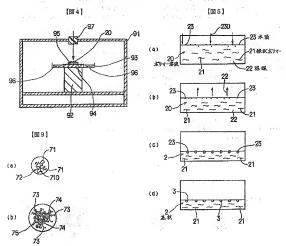
3. . . 細孔.

[図2]

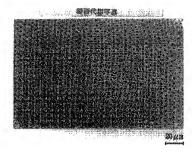
[図8]







【図6】



【図7】

